

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成19年8月16日(2007.8.16)

【公開番号】特開2006-1832(P2006-1832A)

【公開日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2006-001

【出願番号】特願2005-174051(P2005-174051)

【国際特許分類】

C 0 1 B 33/159 (2006.01)

C 0 9 C 1/30 (2006.01)

C 0 9 C 3/12 (2006.01)

C 0 9 D 7/12 (2006.01)

C 0 9 D 11/02 (2006.01)

C 0 9 D 201/00 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 33/159

C 0 9 C 1/30

C 0 9 C 3/12

C 0 9 D 7/12

C 0 9 D 11/02

C 0 9 D 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項15

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項15】

- a) ヒドロゲルを予備粉碎する、
- b) ヒドロゲルを乾燥してキセロゲルを生成する、
- c) キセロゲルを粉碎する、
- d) 表面を変性する

工程からなる請求項11から14までのいずれか1項記載の方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

意想外にも、前記課題は、以下の発明の詳細な説明および請求の範囲および実施例に詳細に記載されている本発明の表面変性シリカゲルおよび以下の発明の詳細な説明、実施例および請求の範囲に詳細に記載されている本発明の表面変性シリカゲルの製造方法により解決される。